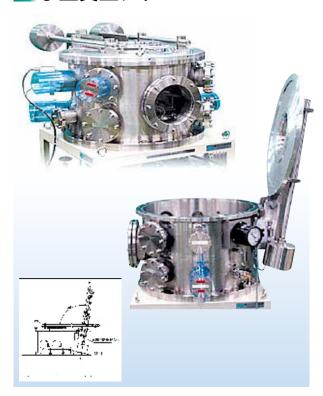
真空チャンバー

■小型真空チャンバー



上部開閉式で大型の窓を持ち、 供試体の取扱いや確認が容易

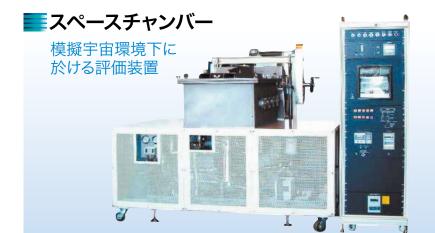
宇宙環境を想定した環境下で供試体の評価を行ための 真空環境模擬装置で、供試体を温度制御するための過熱、 冷却機能を有しています。

特徴■

- ●バランス錘を設けた上部蓋による開閉方式で、チャンバー内部の作業が
- ●目視およびカメラ監視などのために、上部蓋と胴部正面に大きな ϕ 210の窓を設けています。
- ●防振対策により、供試体への振動の影響を低減しています。
- ■コンピューターによる真空・温度制御などの運転操作やデータの取込が 可能です。

■仕様

- ●概寸法:ID650×H400mm ●架台寸法:約800×800×H600mm
- ●到達真空度:1.33×10⁻⁴Pa以下 ●温度制御:-100°C~150°C
- ●温度制御精度:±2.0°C
- ●温度分布:±5.0°C/無負荷時
- ■温度制御方式:ヒータ加熱、LN2冷却
- ●供試体プレート:Cu 300×300×t15~25mm
- ●材質:チャンバー部SUS304、フランジ部アルミニウム
- ●内面、外面処理:酸洗
- ●真空排気セット架台内組込、温度制御器は別置き、架台内組込も可



■仕様

- ●温度範囲:-35~+80°C
- ●到達真空度:2.66×10-5Pa
- ●冷却能力:負荷、max.1.5KW(at+20°C)
- ●温度制御精度:±2.0℃
- ●温度分布:±3.0°C/無負荷時
- ●供試体プレート寸法:
 - W800×D400(mm)及びW1000×D800(mm)

■大型チャンバー

真空排気の冗長性を考慮した 高真空排気装置を2台装備



■仕様

- ●堅置円筒片側ヒンジ扉開閉式
- ●寸法:ID1600×450mm
- ■温度制御範囲:-40°C~+80°C
- ■温度制御精度:±2.0°C以内(制御点にて)
- ●到達真空度:1×10-5Pa/2.0hr.
- ●供試体プレート寸法: φ1600 (mm)